

19.11.2004

RECTO 13 JAN 2005 WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月25日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-431660

[ST. 10/C]:

[JP2003-431660]

出 願
Applicant(s):

株式会社カネカ

特 Com Japa

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(e) OR (b)

2004年12月24日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office ), 11]

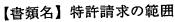


9

特許願 【書類名】 B030468 【整理番号】 平成15年12月25日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 G08L 83/05 【国際特許分類】 【発明者】 滋賀県大津市唐崎3-21-5-303 【住所又は居所】 上手 純 【氏名】 【発明者】 滋賀県大津市比叡辻1-25-1 【住所又は居所】 口山崇 【氏名】 【特許出願人】 000000941 【識別番号】 鐘淵化学工業株式会社 【氏名又は名称】 武田 正利 【代表者】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 005027 21,000円

【納付金額】 【提出物件の目録】

【物件名】特許請求の範囲 1【物件名】明細書 1【物件名】要約書 1



### 【請求項1】

下記の(A)~(D)成分を必須成分としてなる硬化性組成物。

- (A) 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有し、かつア ルコキシ基を有さない有機重合体
- (B) 分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物
- (C) ヒドロシリル化触媒
- (D) 下記一般式(1) に示す構造を含有する化合物

M - OR (1)

(M:ケイ素原子、アルミニウム原子、チタン原子から選ばれる原子、R:アルキル基、 アルケニル基等の有機基)

# 【請求項2】

前記 (A) 成分と (D) 成分の重量配合比を、90.0:10.0~99.7:0.3 の範囲とすることを特徴とする請求項1に記載の硬化性組成物。

### 【請求項3】

前記(D)成分が分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を 有することを特徴とする請求項1または2のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

### 【請求項4】

前記(D)成分のアルケニル基に含まれる二重結合上の3つの置換基が水素からなるこ とを特徴とする請求項3に記載の硬化性組成物。

### 【請求項5】

前記(B)成分と分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を 有する(D)成分を予め反応させることにより合成した(E)成分、(A)成分及び(C ) 成分を必須成分としてなる前記請求項3~4のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

### 【請求項6】

前記(A)成分の有機重合体中のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基が分子末端に 含有されてなる請求項1~5のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

前記(A)成分の有機重合体がオキシアルキレン系重合体であることを特徴とする請求 項1~6のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

### 【請求項8】

前記請求項1~7のいずれか1項に記載の硬化性組成物に、(F)導電性付与剤を添加 することを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

### 【請求項9】

前記硬化性組成物が硬化して得られる弾性体のASKER-C硬度が20~80°の範 囲であることを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の硬化性組成物。

## 【請求項10】

導電性シャフトの周りに少なくとも1層の、請求項1~9のいずれか1項に記載の硬化 性組成物からなる弾性層を設けてなる弾性ローラ。

# 【請求項11】

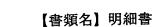
前記弾性層の外周面上に少なくとも1層の被覆層を設けてなることを特徴とする弾性ロ ーラ。

### 【請求項12】

請求項11に記載の被覆層がウレタン結合を有する化合物からなることを特徴とする弾 性ローラ。

# 【請求項13】

請求項11~12のいずれか1項に記載の弾性ローラにおいて、弾性層表面にプライマ ー処理した後、被覆層を形成することを特徴とする請求項11~12のいずれか1項に記 載の弾性ローラ。



【発明の名称】硬化性組成物及びこれを使用した弾性ローラ

### 【技術分野】

[0001]

本発明は、硬化性組成物が硬化して得られる弾性体が、他の材料との接着性を有した硬 化性組成物、または電子写真複写機、レーザービームプリンター、ファクシミリ、これら の複合OA機器等の電子写真方式を利用した画像形成装置に組み込まれる弾性ローラに好 適に使用できる硬化性組成物、またはこれを用いた弾性ローラに関するものである。

# 【背景技術】

[0002]

電子写真複写機、レーザービームプリンター、ファクシミリ、これらの複合OA機器等 の電子写真方式を利用した画像形成装置に組み込まれるローラには、例えば帯電ローラ、 現像ローラ及び定着ローラ等があり、それぞれの用途に対して、要求特性は異なっている 。これらのローラはその要求特性に合わせて、導電性シャフト周りに、複数の樹脂層が設 けられる。例えば、他部材と接触する際のニップ幅を得ることを目的として、低硬度の弾 性層が設けられる。その弾性層の外層には、弾性層に含まれる低分子成分のローラ表面へ のブリードの抑制、あるいはローラ表面の粘着性の抑制など、それぞれの用途に応じた被 覆層が設けられる。このようにして、各層にそれぞれ違った特性を持たせることにより、 様々な目的に応じたローラが提案されているが、複数層が設けられるローラは、各層の界 面における接着性が非常に重要になってくる。なぜなら、該ローラが他部材と接触しなが ら、回転する場合には、ローラ表面に接触による摩擦が発生し、接着が弱い層界面におい て剥がれが発生するためである。

### [0003]

近年、電子写真方式のプリンターやコピー機などのOA機器の高速化が急激に進んでお り、OA機器に内蔵されるローラの芯金と弾性層、弾性層と被覆層等の界面での接着性の 向上が求められるようになってきている。OA機器の高速化、つまり1分間当りの印刷枚 数が増えるということは、ローラの1分間当りの回転数も多くなることで、ローラ表面に は従来よりも強いストレスがかかり、十分に接着していない層界面から剥がれが生じるこ とにより、画像不良が発生する。該問題を解決するために、芯金と弾性層の接着性を向上 する方法として、エポキシ基を含有した有機ケイ素化合物を弾性層に添加する方法(例え ば、特許文献1参照)、また、弾性層と被覆層の接着性を向上する方法として、弾性層上 にカップリング剤を設けた後、被覆層を形成する方法(例えば、特許文献2参照)がそれ ぞれ提案されている。このように弾性層と被覆層の接着性を向上する技術が既に提案され ているが、〇A機器の高速化が進む上で、従来の方法よりさらなる接着性の向上が期待さ れていた。

【特許文献1】特開平11-231706

【特許文献2】特開平9-292767

### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

### [0004]

本発明は、かかる実状を鑑みてなされたものであり、導電性シャフトの周りに少なくと も1層の弾性層とその外周に形成された少なくとも1層の被覆層からなる電子写真方式で 使用されるローラが、他部剤と接触しながら回転する際に発生する層界面での剥がれを改 善した硬化性組成物及びそれからなる弾性ローラを提供するものである。

# 【課題を解決するための手段】

### [0005]

本発明者らは、前記課題を解決するために、鋭意研究を重ね、(A)分子中に少なくと も1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有し、かつアルコキシ基を有さない有 機重合体、(B)分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物、(C)ヒド ロシリル化触媒、(D) 下記一般式(1)

### (1) M - OR

(M:ケイ素原子、アルミニウム原子、チタン原子から選ばれる原子、R:アルキル基、 アルケニル基等の有機基)

に示す構造を含有する化合物からなる硬化性組成物を用いて、該硬化性組成物からなる弾 性層とその外周に設けられる被覆層との接着性を向上させることにより、弾性層と被覆層 の界面の剥がれを抑制できることを見出し、本発明に至った。

# [0006]

1つの実施形態では、前記(A)成分と(D)成分の重量配合比を、90.0:10. 0~99.7:0.3の範囲とすることが好ましい。

[0007]1つの実施形態では、前記 (D) 成分が分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応 可能なアルケニル基を有することが好ましい。

# [0008]

1つの実施形態では、前記 (D) 成分のアルケニル基に含まれる二重結合上の3つの置 換基が水素からなることが好ましい。

1つの実施形態では、前記 (B) 成分と分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応 [0009] 可能なアルケニル基を有する(D)成分を予め反応させ、(E)成分を合成することが好 ましい。

1 つの実施形態では、(A)成分の重合体中、ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基 が分子末端に含有されてなることが好ましい。

1 つの実施形態では、前記 (A) 成分の有機重合体がオキシアルキレン系重合体である ことが好ましい。

1 つの実施形態では、前記硬化性組成物に、(F) 導電性付与剤を添加することが好ま [0012] しい。

1つの実施形態では、前記硬化性組成物が硬化して得られるゴム弾性体のASKER-C硬度が20~80°の範囲であることが好ましい。

1つの実施形態では、導電性シャフトの周りに少なくとも1層の、前記硬化性組成物か らなる弾性層を設けることが好ましい。

1つの実施形態では、前記弾性層の外周面上に少なくとも1層の被覆層を設けることが [0015]好ましい。

# [0016]

1つの実施形態では、前記被覆層がウレタン結合を有する化合物からなることが好まし

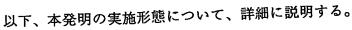
1 つの実施形態では、前記弾性層表面にプライマー処理した後、被覆層を形成すること が好ましい。

# 【発明の効果】

本発明の硬化性組成物及びそれからなる弾性ローラを用いれば、電子写真方式のプリン [0018]ターやコピー機等のOA機器に内蔵されるローラが他部材と接触しながら回転する際に発 生する剥がれを抑制することができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

# [0019]



本発明の(A)成分の、分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニ ル基を有し、かつアルコキシ基を有さない有機重合体とは、必須官能基として、少なくと も1個のアルケニル基を持ち、アルコキシ基を全く有さないものである。その他の官能基 としては、任意の官能基から選ぶことができ、特に制限されるものではない。

### [0021]

(A) 成分のアルケニル基とは、ヒドロシリル化反応に対して活性のある炭素ー炭素 2 重結合を含む基であれば特に制限されるものではない。アルケニル基としては、ビニル基 アリル基、メチルビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基 等の脂肪族不飽和炭化水素基、シクロプロペニル基、シクロブテニル基、シクロペンテニ ル基、シクロヘキセニル基等の環式不飽和炭化水素基、メタクリル基等が挙げられる。好 適には、下記一般式(2)、

(2) (式中、R<sup>1</sup>は水素原子またはメチル基)  $H_2C = C (R^1) - C H_2 -$ で示されるアルケニル基が、硬化性に優れる点で特に好ましい。また、(A)成分は、上 記ヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を重合体末端に導入されていることが望ましい 。このようにアルケニル基が重合体末端にあるときは、最終的に形成される硬化物の有効 網目鎖量が多くなり、高強度のゴム状硬化物が得られやすくなるなどの点から好ましい。

# [0022]

また、(A)成分の主鎖は任意の重合体から選ぶことができ、特に制限されるものでは ない。例えば、ポリイソプレン、ポリブタジエン、ポリイソブチレン、ポリクロロプレン 、ポリオキシアルキレン、ポリシロキサン、ポリスルフィドなどが挙げられる。特に、オ キシアルキレン単位からなる重合体は、硬化前に低粘度であるため扱いやすく、また、弾 性ローラの用途で使用する場合、硬化物が特に柔軟な構造を持つため、肉厚を薄くしても 十分にその弾性効果を発揮するという点で、好ましい。

また、本発明の硬化性組成物の(A)成分として使用される前記オキシアルキレン系重 合体とは、主鎖を構成する単位のうち30%以上、好ましくは50%以上がオキシアルキ レン単位からなる重合体をいい、オキシアルキレン単位以外に含有される単位としては、 重合体製造時の出発物質として使用される、活性水素を2個以上有する化合物、たとえば 、エチレングリコール、ビスフェノール系化合物、グリセリン、トリメチロールプロパン 、ペンタエリスリトールなどからの単位が挙げられる。なお、オキシアルキレン単位は、 一種類である必要はなく、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシドな どからなる共重合体(グラフト重合体も含む)であってもよい。電気特性の環境安定性に おいて、主鎖骨格として比較的吸水性の低いオキシプロピレン単位、またはオキシブチレ ン単位からなる重合体であることが好ましく、コスト面を考慮すると、オキシプロピレン 単位からなる重合体が、特に好ましい。

# [0024]

上記のようなポリオキシアルキレン系重合体の分子量としては、数平均分子量(GPC 法、ポリスチレン換算)で500~50、000であることが、その取扱やすさ、硬化後 のゴム弾性の点で好ましい。数平均分子量が500未満の場合、この硬化性組成物を硬化 させた場合に充分な機械的特性(ゴム硬度、伸び率)などが得られにくくなる。一方、数 平均分子量が50,000以上の場合、分子中に含まれるアルケニル基1個あたりの分子 量が大きくなったり、立体障害で反応性が落ちたりするため、硬化が不充分になることが 多く、また、粘度が高くなりすぎて加工性が悪くなる傾向にある。

次に、前記(B)成分である硬化剤は、分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有 する化合物であれば良いが、分子中に含まれるヒドロシリル基の数が多すぎると、硬化後 も多量のヒドロシリル基硬化物中に残存しやすくなり、ポイドやクラックの原因となるた め、その数を50個以下に調整するのが好ましく、更には、硬化物のゴム弾性の制御や貯 蔵安定性を良好にする観点からは、2~30個に調整することがより好ましい。尚、本発 明において、ヒドロシリル基を1個有するとは、Siに結合するHを1個有することを意 味する。よって、SiH2の場合にはヒドロシリル基を2個有することになるが、Siに 結合するHは異なるSiに結合する方が、硬化性とゴム弾性の点から好ましい。

# [0026]

このような硬化剤の分子量は、成形品の加工性を良好にする観点からは、数平均分子量 (Mn) で30,000以下に調整するのが好ましく、更に、上記ベースポリマーとの反 応性や相溶性を良好にする観点からはMnで300~10,000に調整するのがより好 ましい。

# [0027]

また、以上の硬化剤は、ベースポリマーの凝集力が硬化剤の凝集力に比べて大きいこと を考慮すると、相溶性の点でフェニル基含有変性体を有することが重要であり、入手のし 易さの点ではスチレン変性体が好適であり、貯蔵安定性の観点からはαーメチルスチレン 変性体が好適である。

### [0028]

(C) 成分であるヒドロシリル化触媒については、特に制限はなく、任意のものが使用 できる。具体的に例示すれば、塩化白金酸、白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボンブ ラック等の担体に固体白金を担持させたもの;白金ービニルシロキサン錯体 【例えば、P tn (ViMe2SiOSiMe2Vi) m、Pt [(MeViSiO)4] m ; 白金ーホス フィン錯体{例えば、Pt(PPh3)4、Pt(PBu3)4};白金-ホスファイト錯体 {例えば、Pt [P (OPh) 3] 4、Pt [P (OBu) 3] 4 (式中、Meはメチル基、 Buはブチル基、Viはビニル基、Phはフェニル基を表し、n、mは整数を表す)、P t (acac) 2、また、Ashbyらの米国特許第3159601及び3159662 号明細書中に記載された白金-炭化水素複合体、並びにLamoreauxらの米国特許 第3220972号明細書中に記載された白金アルコラート触媒も挙げられる。

### [0029]

白金化合物以外の触媒の例としては、RhCl(PPh3)3、RhCl3、Rh/Al2 O<sub>3</sub>、RuCl<sub>3</sub>、IrCl<sub>3</sub>、FeCl<sub>3</sub>、AlCl<sub>3</sub>、PdCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O、NiCl<sub>2</sub>、 TiC 14、等が挙げられる。これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用して も構わない。触媒活性の点から塩化白金酸、白金ーオレフィン錯体、白金ービニルシロキ サン錯体、Pt(acac)2等が好ましい。触媒量としては特に制限はないが、(A) 成分中のアルケニル基1 m o 1 に対して $10^{-1} \sim 10^{-8} \text{ m o } 1$  の範囲で用いるのがよい。 ヒドロシリル化反応を十分に進行させるには、 $10^{-2} \sim 10^{-6}\,\mathrm{mol}$ の範囲で用いるのが さらに好ましい。また、ヒドロシリル化触媒は、一般に高価で腐食性であり、また、水素 ガスを大量に発生して硬化物が発泡してしまう場合があるので10-1モル以上用いない方 がよい。

# [0030]

次に、(D)成分の下記一般式(1)

(1)M - OR

(M:ケイ素原子、アルミニウム原子、チタン原子から選ばれる原子、R:アルキル基、 アルケニル基等の有機基)

に示す構造を含有する化合物というのは、分子中にケイ素原子、アルミニウム原子、チタ ン原子から選ばれる少なくとも1つの原子(一般式(1)のMに相当)を含有し、かつ該 原子にアルコキシ基が結合している化合物であれば特に限定されるものではない。アルコ キシ基を形成しているアルキル基、アルケニル基のような有機基(一般式 (1) のRに相 当)としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、 sec-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ヘキシル基、n-オクチル 基、シクロヘキシル基、ビニル基、アリル基、フェニル基等が挙げられる。こうした化合 物の具体例としては、市販されているシランカップリング剤、チタンカップリング剤、ア ルミニウムカップリング剤が挙げられる。

前記 (A) 成分と (D) 成分の重量配合比は、90.0:10.0~99.7:0.3 であることが好ましく、さらに、95.0:5.0~99.5:0.5の場合、(A)~ (C) 成分を必須成分とする硬化性組成物からなる弾性層の優れた弾性回復力と、(D) 成分の添加による弾性層と被覆層との接着性向上という両方の特徴を好適に発揮すること ができる。前記(D)成分の添加量が0.3重量部以下の場合は、弾性層と被覆層の間で の接着性が不十分なため好ましくなく、逆に10.0重量部以上の場合は、圧縮歪みが大 きくなるため好ましくない。

弾性層と被覆層の接着性をさらに向上させるために、(D)成分は、下記一般式(1) M - OR

(M:ケイ素原子、アルミニウム原子、チタン原子から選ばれる原子、R:アルキル基、 アルケニル基等の有機基)

に示す構造を含有し、かつ分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニ ル基を含有することが好ましい。これは(D)成分のアルケニル基が(B)成分のヒドロ シリル基と反応すること、及びアルコキシ基が被覆層と反応あるいは相互作用することに より接着力が向上したものと考えられる。

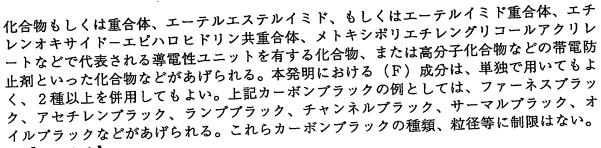
# [0033]

(D) 成分のアルケニル基とは、ヒドロシリル化反応に対して活性のある炭素ー炭素 2 重結合を含む基であれば特に制限されるものではない。アルケニル基としては、ビニル基 、アリル基、メチルビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基 等の脂肪族不飽和炭化水素基、シクロプロペニル基、シクロブテニル基、シクロペンテニ ル基、シクロヘキセニル基等の環式不飽和炭化水素基、メタクリル基等が挙げられる。( B) 成分と全く反応しない(D) 成分は、該硬化性組成物から得られる弾性体からブリー ドし、他部材を汚染する可能性があり、また、(B)成分のヒドロシリル基と化学的に結 合していないため、被覆層との接着性も劣る。ヒドロシリル化反応のアルケニル基上に置 換基があると、ヒドロシリル化反応は遅くなり、(B)成分と反応しない(D)成分が多 くなるため、アルケニル基に含まれる二重結合上の3つの置換基が水素からなることが特 に好ましい。例えば、ビニル基、アリル基などが挙げられる。

# [0034]

(E) 成分は、(B) 成分と分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアル ケニル基を有する(D)成分を予め反応させた化合物であり、反応には触媒として、(C )成分のヒドロシリル化触媒が必須である。このように、予め(B)成分と(D)成分を 反応させた(E)成分を合成し、後処理工程で未反応の(D)成分を除去する方が、未反 応の(D)成分を弾性体からのブリードを抑制することができる点で好ましい。また、合 成した(E)成分は、さらに(A)成分と(C)成分と反応させる必要があるため、液状 である方が、配合する上で好ましい。このような性状を得るために、(E)成分の原料と なる(D)成分は、分子中にアルケニュー・しつだけ有するものが、(B)成分と架橋構 造を構築しないため、特に好ましい。なお、硬化性組成物として(E)成分を使用する場 合、少なくとも2個のヒドロシリル基を含有するように、(B)成分と(D)成分の配合 量を調整するか、あるいは(E)、(A)及び(C)成分を必須成分とする硬化性組成物 に(B)成分をさらに添加することによって配合量を調整することが、硬化性組成物から なる弾性ローラに十分な弾性を持たせることができるという点で好ましい。

プリンターやコピー機などのOA機器に内蔵されるローラは、導電性〜半導電性の領域 で抵抗をコントロールする必要があるため、(A)~(D)成分を必須成分とする硬化性 組成物、あるいは(A)、(C)及び(E)成分を必須成分とする硬化性組成物に、さら に(F)成分として、導電性付与剤を添加する方が好ましい。(F)成分の導電性付与剤 としては、カーボンブラックや金属酸化物、金属微粉末、さらには、第4級アンモニウム 塩、カルボン酸基、スルホン酸基、硫酸エステル基、リン酸エステル基などを有する有機



[0036] (F) 成分の添加量は、所望の導電特性に応じて調整して添加され、(A) 成分の重合 体100重量部に対し、0.01~100重量部、さらには0.1~50重量部用いるこ とが好ましい。添加量が少なすぎると、発現される導電付与能が不十分であり、また、添 加量が多すぎると硬化性組成物の粘度の上昇が大きく作業性が悪くなる恐れがある。また 、用いる導電性付与剤の種類あるいは添加量によっては、ヒドロシリル化反応を阻害する ものがあるため、導電性付与物質のヒドロシリル化反応に対する影響を考慮する方が好ま しいる

### [0037]

本発明では必要に応じて、各種充填剤、各種機能付与剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、 顔料、界面活性剤、溶剤を適宜添加してよい。前記充填剤の具体例としては、シリカ微粉 末、金属微粉末、炭酸カルシウム、クレー、タルク、酸化チタン、亜鉛華、ケイソウ土、 硫酸バリウムなどが挙げられる。

### [0038]

本発明の硬化性組成物には貯蔵安定性を改良する目的で、貯蔵安定性改良剤を使用する ことができる。この貯蔵安定性改良剤としては、本発明の(B)成分の保存安定剤として 知られている通常の安定剤であり、所期の目的を達成するものであればよく、特に限定さ れるものではない。具体的には、脂肪族不飽和結合を含有する化合物、有機リン化合物、 有機硫黄化合物、窒素含有化合物、スズ系化合物、有機過酸化物等を好適に用いることが できる。さらに具体的には、2-ベンゾチアゾリルサルファイド、ベンゾチアゾール、チ アゾール、ジメチルアセチレンダイカルボキシレート、ジエチルアセチレンダイカルボキ シレート、ブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソール、ビタミンE、2-(4 - モルフォジニルジチオ) ベンゾチアゾール、3 - メチル-1-ブテン-3-オール アセチレン性不飽和基含有オルガノシロキサン、エチレン性不飽和基含有オルガノシロ キサン、アセチレンアルコール、3-メチル-1-ブチル-3-オール、3-メチル-1 ーペンチン-3-オール、ジアリルフマレート、ジアリルマレエート、ジエチルフマレー ト、ジエチルマレエート、ジメチルマレエート、2-ペンテンニトリル、2,3-ジクロ ロプロペン等が挙げられるが、これらに限定されるわけではない。

### [0039]

また、本発明のような電子写真方式を利用した画像形成装置に組み込まれるローラ用途 で使用される場合においては、前記硬化性組成物からなる硬化物のASKER-C硬度は 、20°~80°であることが好ましく、特に他部材と接触しながら、トナーを搬送する 現像ローラに用いられる場合は、30~70°であることが好ましい。前記範囲より低硬 度の領域では、硬度が低すぎるため、圧縮歪みが大きくなり、逆に高硬度の領域では、硬 度が高すぎるため、トナーに大きなストレスがかかるため好ましくない。

本発明の硬化性組成物からなる弾性ローラは、導電性シャフトの周りに少なくとも1層 の前記硬化性組成物からなる弾性層を形成することによって使用される。ゴムローラの弾 性層の形成方法は、特に限定されず、従来公知の各種ローラの成形方法を用いることがで きる。例えば、中心にSUS製などの導電性シャフトを設置した金型に、組成物を押出成 形、プレス成形、射出成形、反応射出成形(RIM)、液状射出成形(LIM)、注型成 形などの各種成形法により成形し、適切な温度および時間で加熱硬化させて、導電性シャ フトの周りに導電性弾性層を成形する。ここで、本発明における導電性ローラの製造方法



としては、弾性層を形成するための硬化性組成物が液状である場合、生産性、加工性の点 で液状射出成形が好ましい。この場合、硬化性組成物は、半硬化させた後に、別途後硬化 させるプロセスを設けて完全硬化させてもよい。

### [0041]

前記弾性層は表面に粘着性が付与されていることが多いため、弾性層の外周面上に少な くとも1層の被覆層を設けること好ましい。該被覆層は、粘着性の少ない被覆層が好適に 用いられる。

### [0042]

被覆層の材料としては、特に制限はないが、他部材と接触しながら回転するローラに使 用される場合は、耐磨耗性が必要であるため、耐磨耗性に優れるウレタン結合を有する化 合物であることが好ましい。さらに、被覆層は適度な柔軟性を有する必要があり、この観 点からはポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネート骨格を有する樹脂を主な組成と するウレタン樹脂組成物からなることが好ましく、これらはポリエーテルウレタン、ポリ エステルウレタン、ポリカーボネートウレタンのブレンド樹脂、あるいは1分子中にウレ タン結合とポリエーテル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリシロキサンからなる群 において選ばれる少なくとも1つの骨格を有するウレタン樹脂組成物であってもよい。

### [0043]

また、表面層を構成する樹脂組成物には抵抗調整、表面形状の調整あるいは導電性弾性 層に対する接着性等の観点から、導電性付与剤、各種フィラー等の各種添加剤を必要に応 じて添加してもよい。本発明の硬化性組成物からなる弾性層と被覆層との接着性をさらに 向上させるために、弾性層表面にプライマー処理した後、被覆層を形成することが好まし い。本発明のプライマーは各種カップリング剤またはエポキシ化合物を含有する任意のプ ライマーを使用することができる。

# [0044]

本発明の被覆層の形成方法としては特に制限はないが、導電性シャフトの周りに形成さ れた弾性層の外周面上に、被覆層を構成する樹脂組成物をスプレー塗布、ディップ塗布、 ロールコート等の方法を用いて所定の厚みに塗布し、所定の温度で乾燥、硬化させること により、被覆層を形成することができる。具体的には、前記被覆層として使用される樹脂 を溶剤に溶かして固形分を5~20%にしてスプレーあるいはディップ塗布する方法が簡 便である。使用する用材としては用いる被覆層の主成分である樹脂が相溶すれば特に制限 はなく、具体的には、メチルエチルケトン、酢酸プチル、酢酸エチル、N, N-ジメチル ホルムアミド、トルエン、イソプロパノール、水等が例示される。特に、ウレタン樹脂を 用いて被覆層を形成する場合、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセト アミドが相溶性の観点から好ましい。ここで、被覆層の乾燥温度としては、70~200 ℃が好ましい。乾燥温度が70℃より低いと乾燥が不十分になる場合があり、200℃よ り高いと、内層の弾性層の劣化を招く恐れがある。また、被覆層の厚さは、用いる材料、 組成及び用途等により適切な値に設定するものであり、特に限定されないが、通常 $1\sim 1$  $0.0~\mu$  mが好ましい。 $1~\mu$  mより薄くなると耐磨耗性が低下し、長期間の耐久性が低下す る傾向がある。また、100 μ m より厚いと、弾性層との線膨張率の差に起因してしわが 発生しやすくなる、または圧縮歪みが大きくなるなどの問題が発生する傾向がある。被覆 層の厚みを調整するために、スプレー法、ディップ法等の方法を数回繰り返し、重ね塗り してもよい。本発明においては、被覆層溶液の被膜製を改善するために、レベリング剤等 の各種添加剤を必要に応じて添加してもよい。

### 【実施例】

[0045]

以下に、本発明の非限定的な実施例について説明する。

[0046]

(実施例1)

アリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製;A成分 に相当) 500gに対して、カーボンブラック#3030B (三菱化学製; F成分に相当 ) 70gを3本ロールミルで混練した混合物に、ついで、ポリオルガノハイドロジェンシ ロキサン (商品名CR100、鐘淵化学工業製; B成分に相当) を16g、ピス (1, 3 ージビニルー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサン)白金錯体触媒(白金含有量3 wt%、キシレン溶液;C成分に相当)を350µL、マレイン酸ジメチルを170µL 、テトラエトキシシラン(D成分に相当) 5 gを均一混合した。該硬化性組成物を真空脱 泡撹拌装置(シーテック製)で90分間脱泡を行った。この硬化性組成物を金型(内径1 6mm)内部に直径8mmのSUS製シャフトを配置した該金型に射出し、金型を140 ℃の環境下で20分間静置して硬化させた。このようにして得られた弾性層ローラのAS KER-C硬度を表1に示した。次に、MEKを150gに対して、カーボンプラック# 3030B(三菱化学製)12gをビーズミルで混練した混合物に、ついで、ウレタン樹 脂溶液(商品名ハイムレンY-258、大日精化製)を100g、DMFを300gに調 整することにより被覆層塗布液を得た。前記塗布液をディッピング法により塗布し、14 0℃で5分間乾燥させた。同様の塗布操作を1回繰り返し、加えて160℃で90分の条 件で乾燥させることにより、被覆層を設けた。こうして得られたローラをカラープリンタ ー用カートリッジ (EP-85、キヤノン製) にセットし、LASER SHOT LB P-2510 (キャノン製) に該カートリッジを組み込み、10000枚画像を出力した 後のローラ弾性層と被覆層の剥がれを目視により観察した。剥がれの観察結果を表1に示 した。

# [0047]【表1】

ローラ硬度	弾性層と被覆層界面
(ASKER-C)	の剥がれ
4 9	ΟΔ
5 0	ΟΔ
5 1	ΟΔ
4 6	0
48	0
実施例1と同じ	0
	©
4 9	×
	(ASKER-C) 49 50 51 46 48 実施例1と同じ 実施例4と同じ

### 被覆層の剥がれ

◎:本試験による剥がれも発生せず、手で剥がそうとしても全く剥がれない。

〇:本試験による剥がれが発生していないが、無理やり手で剥がすことは可能。

○△:本試験による剥がれは発生していないが、被覆層に若干のしわが見られる。

×:剥がれている。

### (実施例2)

アリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製;A成分 に相当)500gに対して、#3030B(三菱化学製; F成分に相当)70gを3本口 ールで混練した混合物に、ついで、ポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名CR 100、鐘淵化学工業製;B成分に相当)を16g、ビス(1,3-ジビニル-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン) 白金錯体触媒(白金含有量 3 w t %、キシレン溶液 ; C成分に相当)を350μL、マレイン酸ジメチルを170μL、アセトアルコキシア ルミニウムジイソプロピレート(商品名AL-M、味の素ファインテクノ製;D成分に相 当) 5gを均一混合した。実施例1と同様の方法により得られた弾性層ローラのASKE R-C硬度、ローラ被覆層形成後の弾性層と被覆層の剥がれ試験結果を表1にまとめた。

[0048]

(実施例3)

アリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製;A成分 出証特2004-3117588



に相当) 500gに対して、#3030B (三菱化学製; F成分に相当) 70gを3本口 ールで混練した混合物に、ついで、ポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名CR 100、鐘淵化学工業製;B成分に相当)を16g、ビス(1,3-ジビニル-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン) 白金錯体触媒(白金含有量 3 w t %、キシレン溶液 ; C成分に相当) を 3 5 0 μ L、マレイン酸ジメチルを 1 7 0 μ L、テトラブトキシチタ ン (D成分に相当) 5gを均一混合した。実施例1と同様の方法により得られた弾性層口 ーラのASKER-C硬度、ローラ被覆層形成後の弾性層と被覆層の剥がれ試験結果を表 1にまとめた。

# [0049]

(実施例4)

アリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製;A成分 に相当)495gに対して、#3030B(三菱化学製;F成分に相当)70gを3本ロ ールで混練した混合物に、ついで、ポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名CR 100、鐘淵化学工業製;B成分に相当)を19g、ビス(1,3-ジビニル-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン) 白金錯体触媒(白金含有量 3 w t %、キシレン溶液 ; C 成分に相当) を 4 3 0 μ L、マレイン酸ジメチルを 2 1 0 μ L、トリメトキシビニル シラン (D成分に相当) 5 gを均一混合した。実施例1と同様の方法により得られた弾性 層ローラのASKER-C硬度、ローラ被覆層形成後の弾性層と被覆層の剥がれ試験結果 を表1にまとめた。

### [0050]

(実施例5)

ポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名CR100、鐘淵化学工業製;B成分 に相当)16gとトルエン30gを調整した溶液(以下 a 液とする)を100℃まで昇温 し、トリメトキシビニルシラン (D成分に相当) を5g、ビス (1,3-ジビニル-1, 1,3,3ーテトラメチルジシロキサン)白金錯体触媒(白金含有量3wt%、キシレン 溶液;C成分に相当)を150μL、トルエン10gを調整した溶液を撹拌しているα液 中に滴下する。5時間撹拌後、トルエン及び未反応のトリメトキシビニルシランを減圧留 去し、(E)成分を得た。次に、アリル末端ポリオキシプロピレン(商品名ACX004 -N、鐘淵化学工業製;A成分に相当) 495gに対して、カーボンブラック#3030 B (三菱化学製; F成分に相当) 70gを3本ロールミルで混練した混合物に、ついで、 前記(E)成分、ビス(1,3-ジビニル-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン )白金錯体触媒(白金含有量 3 w t %、キシレン溶液;C成分に相当)を 2 8 0 μ L、マ レイン酸ジメチル 1 4 0 μ L を均一混合した。実施例 1 と同様の方法により得られた弾性 層ローラのASKER-C硬度、ローラ被覆層形成後の弾性層と被覆層の剥がれ試験結果 を表1にまとめた。

### [0051]

(実施例 6)

実施例1と同様の硬化性組成物を用いて得られた弾性層ローラ表面に、A-187(日 本ユニカー製)2g、テトラブトキシチタン2g、及びメチルエチルケトン100gから 調整したプライマー溶液を、刷毛で均一に塗布し、100℃、3分の条件で乾燥させた。 このようにプライマー処理した弾性層ローラを実施例1と同様の方法で、被覆層をディッ ピング塗布することにより形成し、弾性層と被覆層の剥がれ試験結果を表1にまとめた。

### [0052]

(実施例7)

実施例4と同様の硬化性組成物を用いて得られた弾性層ローラ表面に、A-187(日 本ユニカー製) 2 g、テトラプトキシチタン 2 g、及びメチルエチルケトン 1 0 0 gから 調整したプライマー溶液を、刷毛で均一に塗布し、100℃、3分の条件で乾燥させた。 このようにプライマー処理した弾性層ローラを実施例1と同様の方法で、被覆層をディッ ピング塗布することにより形成し、弾性層と被覆層の剥がれ試験結果を表1にまとめた。

[0053]



アリル末端ポリオキシプロピレン (商品名ACX004-N、鐘淵化学工業製;A成分 に相当) 500gに対して、#3030B (三菱化学製; F成分に相当) 70gを3本口 ールで混練した混合物に、ついで、ポリオルガノハイドロジェンシロキサン(商品名CR 100、鐘淵化学工業製; B成分に相当)を16g、ビス(1,3-ジビニル-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン) 白金錯体触媒(白金含有量 3 w t %、キシレン溶液 ; C成分に相当) を 3 5 0 μ L、マレイン酸ジメチル 1 7 0 μ L を均一混合した。実施例 1と同様の方法により得られた弾性層ローラのASKER-C硬度、ローラ被覆層形成後 の弾性層と被覆層の剥がれ試験結果を表1にまとめた。



### 【書類名】要約書

【要約】

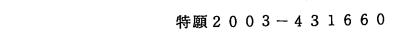
【課題】 電子写真方式の画像形成装置に組み込まれるローラにおいて、導電性シャフト 周りの設けられた少なくとも1層の弾性層とその外周に設けられた少なくとも1層の被覆 層からなる弾性ローラが他部材と接触しながら回転する際に、弾性層と被覆層の界面での 剥がれが発生することが問題となっていた。

【解決手段】 (A) 分子中に少なくとも1個のヒドロシリル化反応可能なアルケニル基を有し、かつアルコキシ基を有さない有機重合体、(B) 分子中に少なくとも2個のヒドロシリル基を有する化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、(D) 下記一般式(1) M-OR (1)

M:ケイ素原子、アルミニウム原子、チタン原子から選ばれる原子、R:アルキル基、アルケニル基等の有機基)

に示す構造を含有する化合物を必須成分とする硬化性組成物を使用することにより、前記 課題を解決するに至った。

【選択図】 なし



# 出願人履歴情報

識別番号

[000000941]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所氏 名

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

鐘淵化学工業株式会社

2. 変更年月日

2004年 9月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名 株式会社カネカ